## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出願公開番号

# 特開平9-142833

(43)公開日 平成9年(1997)6月3日

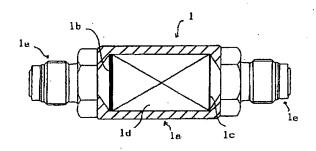
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	鐵別記号 庁内整理番号	FI	技術表示箇所
C01C 1/02		C 0 1 C 1/02	E
B 0 1 D 53/26	101	B 0 1 D 53/26	101C
53/28		53/28	•
B01J 20/04		B01J 20/04	A
		水龍木 水龍金書	請求項の数2 FD (全 5 頁)
(21)出願番号	特願平7-334099	(71)出願人 00020816	77
		大陽東洋	酸素株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)11月28日	大阪府大	版市西区初本町2丁目4番11号
		(72)発明者 上森 貿	悦
		埼玉県川	口市東領家1-5-9 大陽東洋
		酸素株式	会社川口寮
		(72)発明者 内野 誠	•
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	、  口市東領家3-19-2
		(72)発明者 市田 泰	
			·一 :相馬郡利根町布川454-32
		(74)代理人 弁理士	大石 征邸
•			
		·	

## (54) 【発明の名称】 アンモニア中の水分の除去方法および装置

#### (57)【要約】

【課題】 室温条件下においてもアンモニア中の水分を 極限にまで低減させることができ、しかも空間速度を大 きくすることができかつ水分除去率(単位重量当りの充 填物に対する水分の除去量)がすぐれているアンモニア 中の水分の除去方法およびそのための装置を提供するこ とを目的とする。

【解決手段】 微量の水分を含むアンモニアを実質的に 室温条件下にBaO単体またはBaOを主とする混合物 と接触させ、アンモニア中の水分を定量限界(5ppb) 以下にまで除去する。このための装置としては、好適に は、上記充填物を充填したカラムとフィルタメディアと を備えた精製器をアンモニアラインに設置したものを用 いる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】微量の水分を含むアンモニアを、実質的に 室温条件下に、BaO単体またはBaOを主とする混合 物と接触させることを特徴とするアンモニア中の水分の 除去方法。

【請求項2】BaO単体またはBaOを主とする混合物を充填したカラムとフィルタメディアとを備えた精製器を、アンモニアラインに設置してなるアンモニア中の水分の除去装置。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微量の水分を含む アンモニアから、水分を極限にまで除去する方法に関す るものである。またそのための装置に関するものであ る。

#### [0002]

【従来の技術】高純度アンモニアを用いる分野、殊に半 導体業界においては、化合物半導体の発光タイオードや 窒化膜利用の絶縁膜を得るために窒素源としてのアンモ ニアを大量に消費しており、その消費量は年々増加傾向 にある。

【0003】ところで、アンモニア中に含まれる不純物としての水分は、その水分子に含まれる酸素原子がプラズマ反応過程でSiとの酸化物を形成し、デバイスの収率低下を招く原因となる。それ故、使用するアンモニア中の水分濃度は可能な限り低レベルであることが要求される。

【0004】工業的なアンモニア製造過程における水分除去方法としては、蒸留除去する方法やモレキュラーシーブスを用いた吸着除去方法がある。高純度アンモニアは、各社それぞれの方法により製造されているが、そのアンモニア純度の出荷検査値は一般に99.99%以上であり、不純物である水分は2ppm ~ 0.5 ppm (500ppb)程度である。すなわち、この程度までは従来の技術により精製が図られている。

【0005】特開平4-292413号公報には、Zr-V-Feからなるゲッター合金を不活性ガス下に300℃を越える温度に加熱して活性化した後、150℃未満の温度(好ましくは100℃程度)においてアンモニアと接触させて、アンモニア中の水分を20ppb程度まで低減させる方法が示されている。100℃程度の温度を採用するのは、この温度がアンモニアの分解を防止するに足るほどに充分低くかつ不純物除去のための活性を有するからである。この公報の発明の実施例においては、100℃の温度条件下に3ppmの水分を含むアンモニアをゲッター合金と接触させることにより、アンモニア中の水分を20ppb未満にまで低減させている。

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】周知の通り、アンモニアは水との親和性が非常に大きく、アンモニアから微量

の水分を除去することは容易ではない。上に述べたように、現在高純度アンモニアとして市販されている各社の製品中の水分含有量は 2 ppm ~ 0.5 ppm (500 ppb) 程度であるが、半導体のさらなる高性能化に際してはさらに 2 桁程度水分含有量を低減させることが望まれる。【0007】本発明者らの検討によれば、市販の高純度アンモニアを水分除去の常用手段であるモレキュラーシーブスを充填したカラムを用いて吸着除去する方法を採用すれば、SV(空間速度)が小さいところではアンモニア中の水分を検出限界(5 ppb)以下にまで除去することを見い出したが、工業的見地からは低SVでは実用的に問題がある上、単位重量当りの充填物に対する水分の除去量、つまり水分除去率が、アンモニア自身が共吸着するために小さいという限界があった。

【0008】特開平4-292413号公報に記載のゲッター合金を用いる方法は、H<sub>2</sub> OをH<sup>+</sup> とO<sup>2-</sup>とに解離吸着させる化学反応能力を引き出すために100℃程度の加熱手段を常時必要としているため、現場への適用に制約がある。またこの方法によっては、近年半導体産業で要求される水分レベル(たとえば5ppb 以下)には不足している。

【0009】本発明は、このような背景下において、室 温条件下においてもアンモニア中の水分を極限にまで低 減させることができ、しかも空間速度を大きくすること ができかつ水分除去率(単位重量当りの充填物に対する 水分の除去量)がすぐれているアンモニア中の水分の除 去方法およびそのための装置を提供することを目的とす るものである。

## [0010]

【課題を解決するための手段】本発明のアンモニア中の水分の除去方法は、微量の水分を含むアンモニアを、実質的に室温条件下に、BaO単体またはBaOを主とする混合物と接触させることを特徴とするものである。

【0011】また本発明のアンモニア中の水分の除去装置は、BaO単体またはBaOを主とする混合物を充填したカラムとフィルタメディアとを備えた精製器を、アンモニアラインに設置してなるものである。

#### [0012]

【発明の実施の態様】以下本発明を詳細に説明する。言うまでもなく、BaOは酸化バリウム、CaOは酸化カルシウムである。

【0013】水分除去対象となるアンモニアとしては、 $NH_3$  純度が99.999%以上で、水分含有率が $5ppm\sim0.1$  ppm(100ppb)程度、通常は $2ppm\sim0.5$  ppm(500ppb)程度の市販の高純度アンモニアが好適に用いられる。上記範囲よりも水分含有率が多くても差し支えないが(たとえば10ppm程度までであれば)、限度を越えて水分含有率が多くなることは、他の不純物も多く、そもそも高純度アンモニアとしての適性を欠くので、その面からの制約がある。また上記範囲よりも水分

含有率が少なくても差し支えないが、一般にはそのよう な低い水分含有率をもたらすことが難しい。

【0014】充填物としては、(a) BaO単体または (b) BaOを主とする混合物が用いられる。後者の(b) にあっては、特にCaOとの混合物が重要であり、このときの混合物に占めるBaOの割合は50モル%以上であることが好ましい。充填物の形状は、粉体、顆粒、成形品などのいずれであってもよい。

【0015】水分除去効率からは、上記(a) のようにBaOを単体で用いることが最も好ましい。この場合、粉体として用いてもよく、顆粒や成形品として用いてもよい。また上記(b) のようにBaOをCaOと均一に混合して用いると、CaOのバインダー作用により顆粒や成形品とすることが容易になり、しかもCaOの水分除去作用も無駄なく利用される。なおCaOのみでも水分の除去は可能であるが、SVの上限が低い上に水分除去率が低くなる。そこで本発明の特徴的能力を発揮させるためには、上述のようにBaOを50モル%以上混合することが好ましくは要請される。

【0016】BaO単体またはBaOを主とする混合物は、カラムに充填した状態で使用される。カラムの大きさおよび充填高さは、たとえば、内径で1~3インチ程度、充填高さで20~50㎜程度とすることが多いが、必ずしもこのような範囲内になくてもよい。特に大流量対応とするときは、上記範囲にはこだわらない。なお後述の実施例では、破過時間を求めるために、故意に小さい径のカラムを用い、充填高さも小にしてある。

【0017】上記充填物を充填したカラムとフィルタメディアとを備えた精製器は、アンモニアラインの適当個所に設置される。供給するアンモニアはガスとすることが多いが、液体でも差し支えない。本発明に従ってアンモニア中の水分を除去した後、さらに安全のためにその下流の分岐配管部に同様の構造の小型の精製器を設置することもできる。なおカラムを用いる方法のほか、場合によっては、液化アンモニアを充填した容器に上記の充填物を投入する方法を採用することもできる。

【0018】SVは任意に設定できるが、1300hr-1以上、10000hr-1以上、さらには100000hr-1以上というように設定しても、本発明においてはすぐれた水分除去率が得られる。

【0019】温度条件は室温とするが、多少の加温や冷却を除外するという意味ではなく、実質的に室温条件下に行えばよい。

【0020】本発明によれば、アンモニア中の水分含有率を定量限界である5ppb 以下にまで除去することができる。この場合、そこまでのシビアな水分低減を要求されない用途には、目標水分率以下となる限りにおいて、流量を多くしたり、充填量を減少したりすることができる。

【0021】〈作用〉本発明においては、アンモニアと

は全く反応せず、水分のみを吸収しうるBaOを必須とするものを用い、水分を $Ba(OH)_2$ として捕捉するようにしている。このようにして生じた水酸化物は固体であり、かつBaOと $H_2$ Oとからの $Ba(OH)_2$ への反応は非可逆的反応である。そのため、水分を除去されたアンモニア中で水分が再放出されることがなく、また反応物質や副生成物質により汚染されることもなく、水分除去後のアンモニアを再汚染するおそれがない。

【0022】このように本発明に従ってアンモニアをBaO単体またはBaOを主とする混合物と接触させるだけで(しかも室温条件下で)、アンモニア中の水分は極限にまで低減される上、SVを高く設定してもそのすぐれた水分除去作用が維持されるという利点もある。

[0023]

【実施例】次に実施例をあげて本発明をさらに説明する。

【0024】〈装置の構造〉図1は精製器(1)の正面図であり、一部を断面図で示してある。図2は図1の精製器(1)を組み込んだ水分除去装置のフロー図である。

【0025】図1中、(1) は精製器であって、カラム(1 a)、プレフィルタ(1b)、メインフィルタ(1c)、充填物(1 d)、継手部(1e), (1e)からなる。

【0026】図2中、(2) はアンモニア源としてのアンモニアボンベ、(3) はアンモニアラインである。(4) は、詳細は省略してあるが、アンモニア中の水分の分析ラインである。

【0027】〈水分の測定〉装置出口アンモニア中水分 濃度の測定は、水分をカーバイドによりアセチレンに変 換し、そのアセチレンをGC-MSにて検出することに より行った。定量限界は5ppb である。

【0028】〈アンモニア中の水分の除去〉

## 実施例1

ステンレス鋼 (SUS316) でできたカラム(1a)に充填剤(1d)としての粉体状のBaOを充填した図1の精製器(1) に、水分濃度が2ppm であるアンモニアを通してBaOと接触させた。条件は下記の通りとした。

・アンモニア流量 60 ml/min

·入口水分濃度 2 ppm

カラム呼び径 1/4 inch

・充填高さ 2 mm

· 充填物、充填量 BaO粉末 (0.052g)

· S V 120,000 hr<sup>-1</sup>

· LV 6.73 cm/sec

・温度 室温

・出口水分濃度 5 ppb 以下

【0029】実施例2

下記の条件を採用したほかは実施例1を繰り返した。

・アンモニア流量 550 ml/min

·入口水分濃度 2 ppm

・カラム呼び径 3/8 inch

・充填高さ

6 mm

· 充填物、充填量 BaO粉末 (0.481g)

·sv

120,000 hr<sup>-1</sup>

LV

20.2 cm/sec

・温度

室温

・出口水分濃度

5 ppb 以下

【0030】実施例3.

水分除去剤として顆粒状に造粒したBaO-CaO混合物 (BaO:50モル%(73.2 wt%)、CaO:50モル%(26.8 wt%)) を用い、下記の条件を採用したほかは実施例1を繰り返した。

・アンモニア流量 60 ml/min

· 入口水分濃度

1 ppm

・カラム呼び径

3/8 inch

・充填高さ

7 mm

· 充填物、充填量 BaO-CaO混合物 (0.266g)

·sv

11,300 hr<sup>-1</sup>

 $\cdot$  LV

2.20 cm/sec

・L v ・温度

室温

・出口水分濃度

度 5 ppb 以下

【0031】比較例1~3

水分除去剤として、CaO粒子(比較例1)、モレキュラーシーブスMS-3A(比較例2)、モレキュラーシーブスMS-13X(比較例3)を用い、後述の表2の条件を採用したほかは実施例1を繰り返した。

【0032】〈条件および結果〉実施例 $1\sim3$ の条件および結果を表1に示す。また比較例 $1\sim3$ の条件および結果を表2に示す。

[0033]

【表1】

	実施例1	実施例2	実施例3
充填物種類	BaO	BaO	BaO+CaO
充填物重量(g)	0.052	0.481	0.266
カラム呼び径(inch)	1/4	3/8	3/8
充填高さ (mm)	2	6	7
NH <sub>3</sub> 流量 (ml/min)	60	550	60
SV (hr-1)	120000	120000	11300
LV (cm/sec)	6.73	20.2	2.20
温度(℃)	室温	室温	室温
入口水分濃度(ppm)	2	2	1
出口水分濃度(ppb)	<;5	<;5	<;5
破過時間(hr)	64	64	535
水分除去量(mg)	0.370	3.394	1.55
水分除去率 (mg/g)	7.12	7.06	5.8
		Turbo o N	

[0034]

【表2】

	比較例1	比較例2	比較例3
 充填物種類	Ca0	MS-3A	MS-13X
充填物重量(g)	0.1593	0.0914	0.0992
カラム呼び径(inch)	1/4	1/4	1/4
充填高さ (mm)	10	10	10
NH <sub>3</sub> 流量 (ml/min)	60	60	60
SV (hr-1)	24300	24300	24300
LV (cm/sec)	6.73	6.73	6.73
温度(℃)	室温	室温	室温
入口水分濃度(ppm)	1	1	1
出口水分濃度(ppb)	<;5	<;5	<;5
破過時間(hr)	112	41.5	24.5
水分除去量(mg)	0.370	3.394	0.0668
水分除去率(mg/g)	2.03	1.29	0.676

【0035】〈解析〉表1と表2との対比からも明らかなように、水分除去率については、実施例においては6~7mg/g充填物程度かその前後であるのに対し、比較例においては2mg/g充填物程度かそれ以下であり、実施例

の場合の水分除去率が格段に大きいことがわかる。また、SVについては、実施例1~2のように120,000 hr -1と大きくしても、水分除去率に変動のないことがわかる。

#### 【0036】 実施例4

ステンレス鋼でできたオートクレーブの内部を水分濃度 1 ppb 以下の精製窒素でガス置換してから、粉体状のB a〇を少量投入した後、水分既知濃度の液化アンモニア を充填し、30分間撹拌後、液相部からサイフォン管で 気化器へ導入し、水分測定を行った。条件および結果は 下記の通りであった。

・アンモニア体積(液体)

300 ml

・水分濃度(ガス換算値)

1 ppm

·充填物、充填量

BaO粉末 (1.0g)

・温度

室温

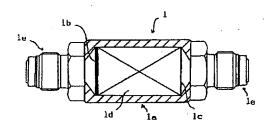
・出口水分濃度(ガス換算値)

[0037]

5 ppb 以下

【発明の効果】本発明によれば、室温条件下においても アンモニア中の水分を極限にまで(定量限界である 5pp b 以下にまで) 低減させることができ、しかも空間速度 (SV)を大きくすることができかつ水分除去率(単位 重量当りの充填物に対する水分の除去量)がすぐれてい る。またアンモニア中で水分が再放出されることがな

【図1】



く、またアンモニアとの反応物質、副生成物質により水 分除去後のアンモニアを再汚染するおそれがない。

【0038】従って、BaO単体またはBaOを主とす る混合物を充填したカラムとフィルタメディアとを備え た精製器をアンモニアラインに取り付けるだけで、より 高性能な半導体製品を効率良く作り出すことができる。 また、大流量対応の大型精製器を通過させたアンモニア をクリーンなタンクで貯蔵すれば、工場規模の流量でも 高純度アンモニアの安定な供給が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

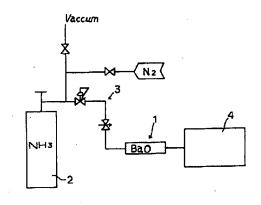
【図1】精製器(1)の正面図であり、一部を断面図で示 してある。

【図2】図1の精製器(1) を組み込んだ水分除去装置の フロー図である。

## 【符号の説明】

- (1) …精製器、(1a)…カラム、(1b)…プレフィルタ、(1 c)…メインフィルタ、(1d)…充填物、(1e)…継手部、
- (2) …アンモニア源、(3) …アンモニアライン、(4) … 分析ライン

【図2】



# THIS PAGE BLANK (USPTO)

- (19)【発行国】日本国特許庁(JP)
- (12) 【公報種別】 公開特許公報 (A)
- (11) 【公開番号】特開平9-142833
- (43) 【公開日】平成9年(1997) 6月3日
- (54) 【発明の名称】アンモニア中の水分の除去方法および 装置
- (51) 【国際特許分類第6版】

CO1C 1/02

B01D 53/26 101

53/28

B01J 20/04

[FI]

CO1C 1/02

B01D 53/26 101 C

53/28

B01J 20/04

Α.

Ε

【審査請求】未請求

【請求項の数】2

【出願形態】FD

【全頁数】5

- (21) 【出願番号】特願平7-334099
- (22) 【出願日】平成7年(1995) 11月28日
- (71) 【出願人】

【識別番号】000208167

【氏名又は名称】大陽東洋酸素株式会社

《住所又は居所》大阪府大阪市西区靱本町2丁目4番11 B (19) [Publication Office] Japanese Patent Office (JP)□□

(12) [Kind of Document] Japan Unexamined Patent Publication (A)

(11) [Publication Number of Unexamined Application (A)] Japan Unexamined Patent Publication Hei 9 - 142833

(43) [Publication Date of Unexamined Application] 1997 (1997) J une 3 days

(54) [Title of Invention] REMOVAL METHOD AND EQUIPME NT OF WATER IN AMMONIA.

(51) [International Patent Classification 6th Edition]

C01C 1/02

B01D 53/26 101

53/28

B01J 20/04

[FI]

C01C 1/02 E

B01D 53/26 101 C

53/28

B01J 20/04 A

[Request for Examination] Examination not requested

[Number of Claims] 2

[Form of Application] FD

[Number of Pages in Document] 5

(21) [Application Number] Japan Patent Application Hei 7 - 334 099

(22) [Application Date] 1995 (1995) November 28 day

(71) [Applicant]

[Applicant Code] 000208167

[Name] TAIYO TOYO SANSO CO. LTD. (DB 69-056-5874)

[Address] Osaka Prefecture Osaka City Nishi-ku Utsubo Honmachi 2-4-11

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

P.1

for the while to

## (72)【発明者】

## 【氏名】上森 賢悦

【住所又は居所】 埼玉県川口市東領家1-5-9 大陽東 洋酸素株式会社川口寮

#### (72) 【発明者】

## 【氏名】内野 誠

【住所又は居所】 埼玉県川口市東領家 3 - 1 9 - 2

#### (72)【発明者】

【氏名】市田 泰三

【住所又は居所】 茨城県北相馬郡利根町布川454-32

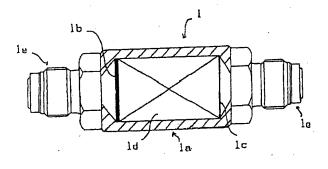
# (74) 【代理人】

#### 【弁理士】

## (57) 【要約】

【課題】 室温条件下においてもアンモニア中の水分を極限にまで低減させることができ、しかも空間速度を大きくすることができかつ水分除去率(単位重量当りの充填物に対する水分の除去量)がすぐれているアンモニア中の水分の除去方法およびそのための装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 微量の水分を含むアンモニアを実質的に室温条件下にBaO単体またはBaOを主とする混合物と接触させ、アンモニア中の水分を定量限界(5ppb)以下にまで除去する。このための装置としては、好適には、上記充填物を充填したカラムとフィルタメディアとを備えた精製器をアンモニアラインに設置したものを用いる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】微量の水分を含むアンモニアを、実質的に室

(72) [Inventor]

[Name] Uemori Katanoou

[Address] Saitama Prefecture Kawaguchi City Higashiryoke 1 - 5 - 9 Taiyo Toyo Sanso Co. Ltd. (DB 69-056-5874) Kawaguchi dormitory

## (72) [Inventor]

[Name] Uchino sincerity

[Address] Saitama Prefecture Kawaguchi City Higashiryoke 3 - 19 - 2

## (72) [Inventor]

[Name] Ichida Taizo

[Address] Ibaraki Prefecture Kitasoma-gun Tone-machi Fukawa 45 4 - 32

(74) [Attorney(s) Representing All Applicants]

[Patent Attorney]

# (57) [Abstract]

[Problem] It is possible, furthermore to decrease moisture in am monia toextremity in under room temperature condition it is possible to enlarge space velocity, theremoval method of moisture in ammonia where at same time moisture removal ratio (removed amount of moisture for packing of per unit weight. ) issuperior and that equipment is offered are designated as object.

[Means of Solution] Ammonia which includes moisture of trace a mount contacting with themixture which substantially makes BaO unit or BaO main under theroom temperature condition, it removes moisture in ammonia to below quantification limit (5 ppb). As equipment for this, ideally, above-mentioned packing those whichinstall purifier which has with column and filter media which are filled in ammonia line are used.

## [Claim(s)]

[Claim 1] Ammonia which includes moisture of trace amount, subs

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

、温条件下に、BaO単体またはBaOをナーする混合物と 接触させることを特徴とするアンモニア 水分の除去方 法。

【請求項2】BaO単体またはBaOを主とする混合物を 充填したカラムとフィルタメディアとを備えた精製器を、 アンモニアラインに設置してなるアンモニア中の水分の除 去装置。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微量の水分を含むアンモニアから、水分を極限にまで除去する方法に関するものである。またそのための装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】高純度アンモニアを用いる分野、殊に半導体業界においては、化合物半導体の発光タイオードや窒化 膜利用の絶縁膜を得るために窒素源としてのアンモニアを 大量に消費しており、その消費量は年々増加傾向にある。

【〇〇〇3】ところで、アンモニア中に含まれる不純物としての水分は、その水分子に含まれる酸素原子がプラズマ反応過程でSiとの酸化物を形成し、デバイスの収率低下を招く原因となる。それ故、使用するアンモニア中の水分濃度は可能な限り低レベルであることが要求される。

【〇〇〇4】工業的なアンモニア製造過程における水分除 去方法としては、蒸留除去する方法やモレキュラーシーブ スを用いた吸着除去方法がある。高純度アンモニアは、各 社それぞれの方法により製造されているが、そのアンモニア純度の出荷検査値は一般に99.999%以上であり、不純物である水分は2ppm ~ 0.5 ppm (500ppb)程度である。すなわち、この程度までは従来の技術により精製が図られている。

【〇〇〇5】特開平4-292413号公報には、2rーVーFeからなるゲッター合金を不活性ガス下に300℃を越える温度に加熱して活性化した後、150℃未満の温度(好ましくは100℃程度)においてアンモニアと接触させて、アンモニア中の水分を20ppb 程度まで低減させる方法が示されている。100℃程度の温度を採用するのは、この温度がアンモニアの分解を防止するに足るほどに充分低くかつ不純物除去のための活性を有するからである。この公報の発明の実施例においては、100℃の温度条件下に3ppmの水分を含むアンモニアをゲッター合金と接触させることにより、アンモニア中の水分を20ppb 未満にまで低減させている。

tantially underthe room temperature condition, it designates that it contacts with mixture values in makesthe BaO unit or BaO main as feature, removal method of moisture in the ammonia.

[Claim 2] Installing purifier which has with BaO unit or mixture which makesthe BaO main column and filter media which is filled, in ammonia line, the removal apparatus of water in ammonia which becomes.

# [Description of the Invention]

## [0001]

[Technological Field of Invention] This invention from ammonia which includes water of trace amount, issomething regarding method which removes water to extremity. In addition it is something regarding equipment for that.

#### [0002]

[Prior Art] Regarding field in particular semiconductor industry which use high purity ammonia, light emitting diode of compound semiconductor and in order to obtain insulating film of nitrided filmutilization, we consume ammonia as nitrogen source in large scale, as forthe consumed amount yearly there is a increase tendency.

[0003] By way, moisture as impurity which is included in ammoni a theoxygen atom which is included in water molecule being plasma reaction process, forms oxide of Si, becomes cause which causes yield reduction of device. Therefore, as for moisture concentration in ammonia which is used it is required that it is a possible limit low level.

[0004] As water removal method in industrial ammonia production process, method which does distillative removal and. There is a adsorptive elimination method which uses molecular sieves high purity ammonia is produced by all companies respective method, but moisturewhere shipping and inspection value of ammonia purity is 99.999 % or higher generally, is impurity is the 2 ppm to 0.5 ppm (500 ppb) extent. Refining is assured by Prior Art to this extent of namely,

[0005] Heating getter alloy which consists of Zr - V - Fe to tempe rature whichexceeds 300 °C under inert gas, after activating, contacting withthe ammonia in temperature (prefer ably 100 °C extent) under 150 °C, method which decreases the water in ammonia to 20 ppb extent is shown in Japan Unexamined Patent Publication Hei 4 - 292413 disclosure. Because as for adopting temperature of 100 °C extent, this temperature pre-ventsthe disassembly of ammonia satisfactory to be low and has activity forthe impurity removal in extent which is enough. Regarding Working Example of invention of this disclosure, water in ammoniahas been decreased to under 20 ppb ammonia which includes thewater of 3 ppm under temperature condition of 100

P.3

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

## [0006]

【発明が解決しようとする課題】周知の通り、アンモニアは水との親和性が非常に大きく、アンモニアから微量の水分を除去することは容易ではない。上に述べたように、現在高純度アンモニアとして市販されている各社の製品中の水分含有量は2ppm ~ 0.5 ppm (500ppb) 程度であるが、半導体のさらなる高性能化に際してはさらに2桁程度水分含有量を低減させることが望まれる。

【〇〇〇7】本発明者らの検討によれば、市販の高純度アンモニアを水分除去の常用手段であるモレキュラーシーブスを充填したカラムを用いて吸着除去する方法を採用すれば、SV(空間速度)が小さいところではアンモニア中の水分を検出限界(5ppb)以下にまで除去することを見い出したが、工業的見地からは低SVでは実用的に問題がある上、単位重量当りの充填物に対する水分の除去量、つまり水分除去率が、アンモニア自身が共吸着するために小さいという限界があった。

【OOO8】特開 $\Psi4-292413$ 号公報に記載のゲッター合金を用いる方法は、 $H_2OEH^+&O^{2-}$ とに解離吸着させる化学反応能力を引き出すために1OO<sup>©</sup>程度の加熱手段を常時必要としているため、現場への適用に制約がある。またこの方法によっては、近年半導体産業で要求される水分レベル(たとえばSppb以下)には不足している

【〇〇〇9】本発明は、このような背景下において、室温 条件下においてもアンモニア中の水分を極限にまで低減さ せることができ、しかも空間速度を大きくすることができ かつ水分除去率(単位重量当りの充填物に対する水分の除 去量)がすぐれているアンモニア中の水分の除去方法およ びそのための装置を提供することを目的とするものである

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明のアンモニア中の水分の除去方法は、微量の水分を含むアンモニアを、実質的に室温条件下に、BaO単体またはBaOを主とする混合物と接触させることを特徴とするものである。

【OO11】また本発明のアンモニア中の水分の除去装置は、BaO単体またはBaOを主とする混合物を充填したカラムとフィルタメディアとを備えた精製器を、アンモニアラインに設置してなるものである。

## [0012]

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

°C by contacting with the etter alloy.

## [0006]

[Problems to be Solved by the Invention] It is not easy widely kno wn sort, ammonia affinity of water tobe large very, to remove moisture of trace amount from ammonia. As expressed on, water content in product of all companies which is marketedpresently as high purity ammonia is 2 ppm to 0.5 ppm (500 ppb) extent, it is desired, but in case of thefurther making high performance of semiconductor furthermore that two-digit extent water content is decreased.

[0007] In examination of these inventors we depend, commercial high purity ammonia molecular sieves which is a usual means of water removal you adopt themethod which adsorptive elimination is done making use of column which is filled, There was a limit that at place where SV(space velocity) is small has discovered fact that moisture in ammonia is removed to below the detection limit (5 ppb), from industrially viewpoint with low SV in addition to being the problem in practical, removed amount of moisture for packing of per unit weight, in other words moisture removal ratio, ammonia itself in order coadsorption to do is small.

[0008] Method which uses getter alloy which is stated in Japan Un examined Patent Publication Hei  $\,^4$  - 292413 disclosure , because the  $\,^4$  Din  $\,^4$  and  $\,^2$  in order to pull out chemical reaction capacity which dissocative adsorption is done, heating means of 100 °C extent usual it has needed, is restriction in application to site. In addition it is insufficient in rnoisture level (for example 5 ppb or less) which recently is required with semiconductor industry depending upon this method.

[0009] As for this invention, it is possible, furthermore to decreas e moisture in the ammonia to extremity in under this kind of background, in under room temperature conditionit is possible to enlarge space velocity, it is something which designates the removal method of moisture in ammonia where at same time moisture removal ratio (removed amount of moisture for packing of per unit weight.) is superior, and equipment for that is offered as object.

#### [0010]

[Means to Solve the Problems] Removal method of moisture in a mmonia of this invention, ammonia whichincludes moisture of trace amount, substantially under room temperature condition, issomething which designates that it contacts with mixture which makesthe BaO unit or BaO main as feature.

[0011] In addition removal apparatus of water in ammonia of this inventioninstalling purifier which has with BaO unit or mixture which makesthe BaO main column and filter media which is filled, in ammonia line, is something which becomes.

[0012]

【発明の実施の態様】以下本発明を詳細、「明する。言うまでもなく、BaOは酸化パリウム、CaOは酸化カルシウムである。

【〇〇13】水分除去対象となるアンモニアとしては、NH3 純度が99.999%以上で、水分含有率が5ppm~0.1 ppm(100ppb)程度、通常は2ppm~0.5 ppm(500ppb)程度の市販の高純度アンモニアが好適に用いられる。上記範囲よりも水分含有率が多くても差し支えないが(たとえば10ppm程度までであれば)、限度を越えて水分含有率が多くなることは、他の不純物も多く、そもそも高純度アンモニアとしての適性を欠くので、その面からの制約がある。また上記範囲よりも水分含有率が少なくても差し支えないが、一般にはそのような低い水分含有率をもたらすことが難しい。

【〇〇14】充填物としては、(a) Ba〇単体または(b) Ba〇を主とする混合物が用いられる。後者の(b) にあっては、特にCaOとの混合物が重要であり、このときの混合物に占めるBa〇の割合は5〇モル%以上であることが好ましい。充填物の形状は、粉体、顆粒、成形品などのいずれであってもよい。

【〇〇15】水分除去効率からは、上記(a) のようにBa〇を単体で用いることが最も好ましい。この場合、粉体として用いてもよく、顆粒や成形品として用いてもよい。た上記(b) のようにBa〇をCa〇と均一に混合して用いると、Ca〇のバインダー作用により顆粒や成形品とすることが容易になり、しかもCa〇の水分除去作用も無駄をく利用される。なおCa〇のみでも水分の除去は可能でるが、SVの上限が低い上に水分除去率が低くなる。そこで本発明の特徴的能力を発揮させるためには、上述のようにBaOを50モル%以上混合することが好ましくは要請される。

【〇〇16】Ba〇単体またはBa〇を主とする混合物は、カラムに充填した状態で使用される。カラムの大きさおよび充填高さは、たとえば、内径で1~3インチ程度、充填高さで2〇~5〇mm程度とすることが多いが、必ずしもこのような範囲内になくてもよい。特に大流量対応とするときは、上記範囲にはこだわらない。なお後述の実施例では、破過時間を求めるために、故意に小さい径のカラムを用い、充填高さも小にしてある。

【OO17】上記充填物を充填したカラムとフィルタメディアとを備えた精製器は、アンモニアラインの適当個所に設置される。供給するアンモニアはガスとすることが多いが、液体でも差し支えない。本発明に従ってアンモニア中の水分を除去した後、さらに安全のためにその下流の分岐

[Embodiment of executic invention] Below this invention is e xplained in detail. As for BaO with barium oxide, as for CaO it is a calcium oxide.

[0013] NH3 purity being 99.999 % or higher as ammonia which b ecomes water removal object, the5 ppm to 0.1 ppm (100 ppb) extent and usually commercial high purity ammonia of 2 ppm to 0.5 ppm (500 ppb) extent it can use forideal water content. water content being many in comparison with above-mentioned range, it doesnot become inconvenient, but (If it is to a for example 10 ppm extent, ), exceeding limit, other impurity there to be many fact that water content becomes many, because itlacks aptitude as in first place high purity ammonia, there is restriction from aspect. In addition water content being less in comparison with above-mentioned range, it does not become inconvenient, but generally it is difficult to bring that kind of low water content.

[0014] As packing, it can use mixture which makes (a) BaO unit or (b) BaO main. There being a (b) of the latter, mixture of especially CaOis important, as for ratio of BaO which is occupied in mixture of this time it is desirable to be a 50 mole% or greater. shape of packing, powder and granule, may be molded article or otherwhichever.

[0015] Like above-mentioned (a) it is most desirable from moist ure removal efficiency to use BaO with unit. In this case, it is possible to use, as powder to use it ispossible as granule and molded article. In addition like above-mentioned (b) mixing BaO to the CaO and uniform, when it uses, it becomes easy, to make granule and molded article, with binder effect of CaO is utilized furthermore themoisture removal effect of CaO without wastefulness. Furthermore even only CaO removal of moisture ispossible, but in addition to fact that upper limit of SV islow, moisture removal ratio becomes low. In order to show characteristic capacity of this invention, above-mentioned way the 50 mole% or greater preferably it is requested then that it mixes BaO.

[0016] Mixture which makes BaO unit or BaO main is used with the estate which is filled in column. As for size and packed height of column, there is many a thingwhich with for example internal diameter is made 20 to 50 mm extent with 1 to 3 inch extent and packed height, it is not necessary, but always inside this kind of range to be. Especially when making large flowrate correspondence, you do not adhere to above-mentioned range. Furthermore with later mentioned Working Example, in order to seekthe breakdown time, packed height it is made small making use of column of intentionally small diameter.

[0017] Purifier which has with column and filter media which are f illed is installed above-mentioned packing in suitable site of the ammonia line. As for ammonia which it supplies there is many a thing which is madethe gas, but it does not become inconvenient even with liquid. Following to this invention, after removing

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

配管部に同様の構造の小型の精製器をデーすることもできる。なおカラムを用いる方法のほか、 によっては、液化アンモニアを充填した容器に上記の充填物を投入する方法を採用することもできる。

【0018】SVは任意に設定できるが、1300hr<sup>-1</sup>以上、10000hr<sup>-1</sup>以上、さらには10000hr<sup>-1</sup>以上というように設定しても、本発明においてはすぐれた水分除去率が得られる。

【〇〇19】温度条件は室温とするが、多少の加温や冷却を除外するという意味ではなく、実質的に室温条件下に行えばよい。

【〇〇2〇】本発明によれば、アンモニア中の水分含有率を定量限界である 5 ppb 以下にまで除去することができる。この場合、そこまでのシビアな水分低減を要求されない用途には、目標水分率以下となる限りにおいて、流量を多くしたり、充填量を減少したりすることができる。

【〇〇21】〈作用〉本発明においては、アンモニアとは全く反応せず、水分のみを吸収しうるBa〇を必須とするものを用い、水分をBa(〇H)2として捕捉するようにしている。このようにして生じた水酸化物は固体であり、かつBa〇とH2〇とからのBa(〇H)2への反応は非可逆的反応である。そのため、水分を除去されたアンモニア中で水分が再放出されることがなく、また反応物質や副生成物質により汚染されることもなく、水分除去後のアンモニアを再汚染するおそれがない。

【〇〇22】このように本発明に従ってアンモニアを日a 〇単体またはBa 〇を主とする混合物と接触させるだけで (しかも室温条件下で)、アンモニア中の水分は極限にま で低減される上、SVを高く設定してもそのすぐれた水分 除去作用が維持されるという利点もある。

#### [0023]

【実施例】次に実施例をあげて本発明をさらに説明する。

【OO24】〈装置の構造〉図1は精製器(1)の正面図であり、一部を断面図で示してある。図2は図1の精製器(1)を組み込んだ水分除去装置のフロー図である。

【OO25】図1中、(1) は精製器であって、カラム(1a) 、プレフィルタ(1b)、メインフィルタ(1c)、充填物<sup>(1d)</sup>、 継手部(1e) (1e) からなる。

【〇〇26】図2中、(2) はアンモニア源としてのアンモニアボンベ、(3) はアンモニアラインである。(4) は、詳細は省略してあるが、アンモニア中の水分の分析ラインで

moisture in ammonia, fire primore it is possible also to install, purifier of miniature of a miniar structure on branched pipe part of downstream for safety. Furthermore also can liquefaction ammonia adopt method which throwsthe above-mentioned packing to container which is filled other than thernethod which uses column, depending upon in case.

[0018] It can set SV optionally, but 1300 hr<sup>-1</sup> or more and 1000 0 hr<sup>-1</sup> or more ,furthermore as, 100000 hr<sup>-1</sup> or more, setting, regarding to this invention, moisture removal ratio which is superior is acquired.

[0019] Temperature condition makes room temperature, but not t o be a meaning, of excluding someheating and cooling, substantially under room temperature condition it should havedone.

[0020] According to this invention, water content in ammonia can be removed to the 5 ppb or less which is a quantification limit. In this case, if, it is below goal water content in application which severe waterdecrease to over there is not required, flow is made many in, the filled amount can be decreased.

[0021] [Action] Regarding to this invention, it does not react with ammonia completely, the trapping have tried to do making use of those which make BaOwhich can absorb only moisture necessary, with moisture as theBa(OH)2. hydroxide which it occurs this way is solid, at same timereaction to Ba(OH)2 from BaO and H2O is irreversible reaction. Because of that, moisture are not times when it re-is discharged in the ammonia which moisture is removed is not a possibility resoiling of doing ammonia after moisture removal without either being polluted inaddition by reaction substance and by-product.

[0022] This way following to this invention, just contacts with mixture whichmakes BaO unit or BaO main (Furthermore with under room temperature condition), moisture in ammonia toextremity to be decreased ammonia, setting SV highly, there is also a benefit that that moisture removal effect which is superior is maintained.

## [0023]

[Working Example(s)] Listing execution example next, furthermo re you explain this invention.

[0024] [Structure of equipment] Figure 1 is front view of purifier (1), part is shown with cross section. Figure 2 is flowchart of water removal equipment which installs purifier (1) of the Figure 1.

[0025] In Figure 1, (1) being a purifier, consists of column (1a), the prefilter (1b), main filter (1c), packing (1d) and mounting section (1e), (1e).

[0026] In Figure 2, as for (2) with ammonia gas cylinder as ammonia source, (3) is ammonia line. As for (4), details are abbreviated, but it is a analysis line of thewater in ammonia.

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use: WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

P.6

21/20+12,

ある。

【〇〇27】〈水分の測定〉装置出口アンモニア中水分濃 度の測定は、水分をカーバイドによりアセチレンに変換し 、そのアセチレンをGC-MSにて検出することにより行 った。定量限界は5ppb である。

【〇〇28】〈アンモニア中の水分の除去〉

#### 実施例1

ステンレス鋼 (SUS316) でできたカラム(1a)に充填 剤(1d)としての粉体状のBaOを充填した図1の精製器(1 )に、水分濃度が2ppm であるアンモニアを通してBaO と接触させた。条件は下記の通りとした。

・アンモニア流量 60 ml/min

・入口水分濃度

2 ppm

・カラム呼び径

1/4 inch

・充填高さ

2 mm

·充填物、充填量 BaO粉末 (0.052g)

·sv

120,000 hr<sup>-1</sup>

 $\cdot$  L  $\vee$ 

6.73 cm/sec

・温度

室温

・出口水分濃度

5 ppb 以下

【0029】実施例2

下記の条件を採用したほかは実施例1を繰り返した。

・アンモニア流量 550 ml/min

・入口水分濃度

2 ppm

・カラム呼び径

3/8 inch

・充填高さ

6 mm

・充填物、充填量 BaO粉末(0.481g)

·sv

120,000 hr<sup>-1</sup>

 $\cdot$  L  $\vee$ 

20, 2 cm/sec

・温度

室温

・出口水分濃度

5 ppb 以下

【0030】実施例3

水分除去剤として顆粒状に造粒したBaO-CaO混合物

[0027] [Measurement of water] Measurement of moisture concent ration in equipment outlet ammonia converted moisture to acetylenewith carbide, did by detecting acetylene with GC - MS. quantification limit is 5 ppb.

[0028] Removal of water in ammonia.

Working Example 1

BaO of powder as filler (1d) it contacted with BaO thepurifier (1) of Figure 1 which is filled, in column (1a) which it is possible with stainless steel (SUS316) through ammonia where moisture concentration is 2 ppm . condition made below-mentioned sort.

\* ammonia flow 60 ml/min

\* inlet moisture concentration 2 ppm

\* column nominal diameter 1/4 inch

\* packed height 2 mm

\* packing and filled amount BaO powder (0,052g)

120,000 hr<sup>-1</sup> \* SV

\* LV 6.73 cm/sec

room temperature \* temperature

\* outlet moisture concentration 5 ppb or less

[0029] Working Example 2

Besides below-mentioned condition is adopted Working Example 1 was repeated.

\* ammonia flow 550 ml/min

\* inlet moisture concentration

3/8 inch \* column nominal diameter

packed height

\* packing and filled amount BaO powder (0.481g)

6 mm

\* SV

120,000 hr<sup>-1</sup>

\* LV

20.2 cm/sec

\* temperature

room temperature

\* outlet moisture concentration 5 ppb or less

[0030] Working Example 3

Besides below-mentioned condition is adopted malking use of BaO -

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

PAGE.08

(BaO:50モル%(73.2 wt%)、Ca :50モル%(2 6.8 wt%))を用い、下記の条件を採用し まかは実施例 1 を繰り返した。

・アンモニア流量 60 ml/min

・入口水分濃度 1 ppm

カラム呼び径 3/8 inch

・充填高さ

7 mm

·充填物、充填量 BaO-CaO混合物 (0.266g)

·sv

11,300 hr<sup>-1</sup>

• L V

2. 20 cm/sec

・温度

室温

・出口水分濃度

5 ppb 以下

【0031】比較例1~3

水分除去剤として、CaO粒子(比較例1)、モレキュラーシーブスMSー3A(比較例2)、モレキュラーシーブスMS-13X(比較例3)を用い、後述の表2の条件を採用したほかは実施例1を繰り返した。

【〇〇32】〈条件および結果〉実施例1~3の条件および結果を表1に示す。また比較例1~3の条件および結果を表2に示す。

[0033]

【表 1】

CaO mixture (BaO:50 m<sup>-1</sup>a% (73.2 wt%) and CaO:50 mole% (26.8 wt%)) which graing is done to granule as water removal agent, Working Example 1 wasrepeated.

\* ammonia flow 60 ml/min

\* inlet moisture concentration 1 ppm

\* column nominal diameter 3/8 inch

\* packed height

7 mm

\* packing and filled amount BaO - CaO mixture (0.266g)

\* SV

11,300 hr<sup>-1</sup>

\* LV

2.20 cm/sec

\* temperature

room temperature

\* outlet moisture concentration 5 ppb or less

[0031] Comparative Example 1 to 3

As water removal agent, making use of CaO granule (Comparative Example 1), molecular sieves MS - 3A(Comparative Example 2) and molecular sieves MS - 13X(Comparative Example 3), besides condition of later mentioned Table 2 is adopted Working Example 1 was repeated.

[0032] [Condition and result] Condition and result of Working Ex ample 1 to 3 are shown in Table 1. In addition condition and result of Comparative Example 1 to 3 are shown in Table 2.

[0033]

[Table 1]

例3	実施例 1	実施例 2	実施	Working Example 1 Working Example 2 Working Example 3	0
充填物種類 CaO	Ba0	Ba0	BaO+	Packing types BaO BaO BaO+ CaO	
充填物重量(g) 266	0. 052	0, 481	0.	Packing weight (g) 0.052 0.481 0.266	
カラム呼び径(inch)	1/4	3/8	3/8	Column nominal diameter (inch) 1/4 3/8 3/8	
充填高さ(mm)	2	6	7	Packed height (mm) 2 6 7	•
NH3 流量(ml/min)	60	550	60	NH3 flow (ml/min) 60 550 60	
S V (hr <sup>-1</sup> )	120000	120000	1130	SV (hr <sup>-1</sup> ) 120000 120000 11300	

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

L V (cm/sec)	6. 73	20. 2	2.	LV (cm/sec) 6.73 20.2 2.20
温度 (℃) 温	室温	室温	室	Temperature (°C) room temperature room temperature room temperature
入口水分濃度 (ppm)	2	2	1	Inlet moisture concentration (ppm) 2 2 1
出口水分濃度(ppb) & t;5	&It:5	&It5		Outlet moisture concentration (ppb) < 5 < 5
破過時間(hr)	64	64	535	Breakdown time (hr) 64 64 535
水分除去量(mg) 55	0. 370	3. 394	1.	Amount of moisture removed (mg) 0.370 3.394 1.5
水分除去率 (mg/g) 8	7. 12	7. 06	<b>5.</b>	Moisture removal ratio (mg/g) 7.12 7.06 5.8
[0034]				[0034]
【表2】				[Table 2]

例3	比較例 1	比較例2	比較	Comparative Example 1 Comparative Example 2 Comparative Example 3
充填物種類 13X	Ca0	MS-3A	MS-	Packing types CaO MS-3A MS-13X
充填物重量(g) 992	0. 1593	0. 0914	0. 0	Packing weight (g) 0.1 593 0.0914 0.0992
カラム呼び径(inch)	1/4	1/4	1/4	Column nominal diameter (inch) 1/4 1/4 1/4
充填高さ(mm)	10	10	10	Packed height (mm) 10 10 10
NH3 流量(ml/min)	60	60	60	NH3 flow (ml/min) 60 60 60
S V (hr <sup>-1</sup> )	24300	24300	2430	SV (hr <sup>-1</sup> ) 24300 24300 24300
L V (cm/sec)	6. 73	6. 73	6.	LV (cm/sec) 6.73 6.73 6.73
温度 <b>(℃)</b> 温	室温	室温	室	Temperature (°C) room temperature room temperature
入口水分濃度(ppm)	1	1	1	Inlet moisture concentration (ppm) 1 1 1

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

出口水分濃度(ppb) <:5	<5	/ <:5	. :	Outlet moisture conce.	on (ppb)	< 5	< 5	* <5 <u>"</u>
破過時間(hr) 5	112	41. 5	24.	Breakdown time (hr)	112	41.5	24.5	*
水分除去量(mg) 0668	0, 370	3, 394	0.	Amount of moisture remove	d (mg)	0.370	3.394	0.0
水分除去率(mg/g)	2. 03	1.29	0.	Moisture removal ratio (mg/	ʻg) 2.	0 31 .29	0.676	

【0035】〈解析〉表1と表2との対比からも明らかなように、水分除去率については、実施例においては6~7 mg/g充填物程度かその前後であるのに対し、比較例においては2mg/g充填物程度かそれ以下であり、実施例の場合の水分除去率が格段に大きいことがわかる。また、SVについては、実施例1~2のように120,000  $hr^{-1}$ と大きくしても、水分除去率に変動のないことがわかる。

## 【0036】実施例4

ステンレス鋼でできたオートクレーブの内部を水分濃度 1 ppb 以下の精製窒素でガス置換してから、粉体状のBaOを少量投入した後、水分既知濃度の液化アンモニアを充填し、30分間撹拌後、液相部からサイフォン管で気化器へ導入し、水分測定を行った。条件および結果は下記の通りであった。

・アンモニア体積 (液体) 300 ml

・水分濃度 (ガス換算値) 1 ppm

·充填物、充填量 BaO粉末 (1.0g)

・温度 室温

・出口水分濃度 (ガス換算値) 5 ppb 以下

#### [0037]

【発明の効果】本発明によれば、室温条件下においてもアンモニア中の水分を極限にまで(定量限界である5 ppb 以下にまで)低減させることができ、しかも空間速度(SV)を大きくすることができかつ水分除去率(単位重量当りの充填物に対する水分の除去量)がすぐれている。またアンモニア中で水分が再放出されることがなく、またアンモニアとの反応物質、副生成物質により水分除去後のアンモニアを再汚染するおそれがない。

【0038】従って、Ba〇単体またはBa〇を主とする

[0035] [Analysis] As been clear even from contrast with Table 1 a nd Table 2, vis-a-vis being a6 to 7 mg/g packing extent regarding Working Example concerning moisture removal ratio, It is a 2 mg/g packing extent or less than that regarding Comparative Example, it understands that themoisture removal ratio in case of Working Example is large markedly. In addition, concerning SV, like Working Example 1 to 2 120,000 hr<sup>-1</sup> enlarging, it understands that it does not have fluctuation in moisture removal ratio.

#### [0036] Working Example 4

After gas substitution doing inside of autoclave which it is possible with the stainless steel with purified nitrogen of moisture concentration 1 ppb or less, trace after throwing the BaO of powder, liquefaction ammonia of moisture known concentration it was filled, after 3 0 minagitating, from liquid phase part introduced to vaporizer with siphon, didthe water content measurement. condition and result were below-mentioned sort.

\* ammonia volume (liquid) 300 ml

\* moisture concentration (calculation as gas) I ppm

\* packing and filled amount

BaO powder (1.0g)

\* temperature

room temperature

\* outlet moisture concentration (calculation as gas) 5 ppb or less

## [0037]

[Effects of the Invention] Moisture in ammonia (To 5 ppb or less which is a quantification limit.) it to be possible to extremity todecrease, according to this invention, in under room temperature condition. Furthermore it is possible to enlarge space velocity (SV), at same time themoisture removal ratio (removed amount of moisture for packing of per unit weight.) is superior. In addition moisture are not times when it re-is discharged in the ammonia, is not a possibility resoiling of doing ammonia after themoisture removal in addition reaction substance of ammonia, depending upon by-product.

[0038] Therefore, just installs purifier which has with BaO unit or

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

・混合物を充填したカラムとフィルタメデースとを備えた精製器をアンモニアラインに取り付けるた より高性能な半導体製品を効率良く作り出すことができる。また、大流量対応の大型精製器を通過させたアンモニアをクリーンなタンクで貯蔵すれば、工場規模の流量でも高純度アンモニアの安定な供給が可能となる。

## 【図面の簡単な説明】

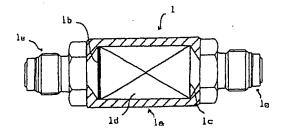
【図1】精製器(1) の正面図であり、一部を断面図で示してある。

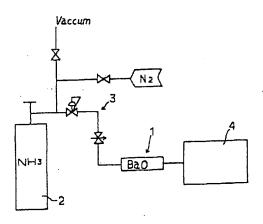
【図2】図1の精製器(1)を組み込んだ水分除去装置のフロー図である。

## 【符号の説明】

(1) …精製器、(1a)…カラム、(1b)…プレフィルタ、(1c) …メインフィルタ、(1d)…充填物、(1e)…継手部、(2) … アンモニア源、(3) …アンモニアライン、(4) …分析ライン

#### [図1]





[図2]

themixture which makes ? ? ? main column and filter media which is filled, is possible fact the igh performance semiconductor product is created efficiently to the ammonia line. In addition, if ammonia which passes large type purifier of large flowrate correspondence is stored with clean tank, stability of high purity ammonia supplybecomes possible even with flow of factory scale.

## [Brief Explanation of the Drawing(s)]

[Figure 1] It is a front view of purifier (1), part is shown with cross section.

[Figure 2] It is a flowchart of water removal equipment which inst alls purifier (1) of Figure 1.

# [Explanation of Reference Signs in Drawings]

(1) ... purifier, (1a)... column, (1b)... prefilter, (1c)... main fil ter, (1d)... packing, (1e)... mounting section and (2) ... ammonia source, (3) ... ammonia line, (4) ... analysis line

## [Figure 1]

[Figure 2]

ISTA's ConvertedKokai(tm), Version 1.2 (There may be errors in the above translation. ISTA cannot be held liable for any detriment from its use. WWW: http://www.intlscience.com Tel:800-430-5727)

THIS PAGE BLANK (USPTO)